

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十三屆第四次董事會議事錄

一、時 間：112 年 11 月 3 日星期五上午 10 時

二、地 點：本公司會議室

三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑、獨立董事田嘉昇、獨立董事李淑憫、獨立董事劉建成，共 10 位。

四、未出席董事：無。

五、列席人員：安永會計師事務所涂清淵會計師、安永會計師事務所經理劉昱均、稽核主管林顯庭、業務主管張佑安、管理部經理游淑貞

六、主 席：曾穎堂

記錄：黃玲玲

七、主席致詞：略。

八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十三屆第三次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 本公司 111 經理人員工酬勞分配案：已完成發放。

2. 本公司 112 經理人中秋節獎金發放案：已完成發放。

3. 獨立董事報酬案：已完成。

(二) 推動企業誠信經營暨永續發展執行成果報告(溫室氣體盤查進度報告)。

(三) 安永聯合會計師事務所會計師年度查核之關鍵查核事項溝通。

(四) 財務業務報告：112 年前三季營運報告，請參閱附件一。

(五) 內部稽核報告：請參閱附件二。

九、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議討論事項：

第一案

案 由：審查 112 年 1 月 1 日至 9 月 30 日本公司與子公司合併財務報告，提請 公決。

說 明：1. 本公司 112 年 1 月 1 日至 9 月 30 日與子公司合併之財務報告已辦理完竣。  
上述財務報告連同安永聯合會計師事務所涂清淵、黃宇廷會計師擬出具之  
保留結論核閱報告書稿，請參閱附件三，第 13~20 頁。

2. 以上事項經審計委員會同意通過，提請 公決。

決 議：經出席董事同意照案通過。

第二案

案 由：「113 年度稽核計劃」，提請 公決。

說 明：1. 113 年度稽核計劃已擬定完竣並經董事長覆核完畢，其計劃內容請參閱附件四。

2. 以上事項經審計委員會同意通過，提請 公決。

決 議：經出席董事同意照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。